(43)Date of publication of application: 08.02.2002

(51)Int.CL H01G H01F 41/04

(21)Application number: 2000-221171 (71)Applicant: MURATA MFG CO LTD

H01G 4/30

(11)Publication number:

21.07.2000 (22)Date of filing: (72)Inventor: MIYAZAKI MAKOTO TANAKA SATORU

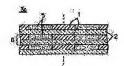
KIMURA KOJI KATO KOJI SUZUKI HIROSHI

2002-043164

(54) LAMINATED CERAMIC ELECTRONIC COMPONENT AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a ceramic paste. including highly dispersed ceramic powder. SOLUTION: In order to manufacture the ceramic paste. a first dispersion step of dispersing a first mixture including at least ceramic powder and a first organic solvent, a removing step of selectively removing the first organic solvent, and a second dispersion step of dispersing a second mixture made by adding an organic binder to the first mixture, from which the first organic solvent is removed are performed in sequence. The first mixture and/or the second mixture includes the second organic solvent having a higher boiling point than that of the first organic solvent. This ceramic paste is used with advantage, for example, to form a ceramic green layer 5 for absorbing a step on the main surface of a ceramic green sheet 2, so as to substantially eliminate a step due to by the thickness of an internal electrode 1 in a laminated ceramic capacitor.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]
[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-43164

(P2002-43164A) (43)公開日 平成14年2月8日(2002.2.8)

(51) Int.Cl.7		識別記号		FΙ			ŕ	~7] *(参考)
H01G	4/12	364		H01	G 4/12		364	4G030
B 2 8 B	1/30	101		B 2 8	B 1/30		101	4G052
	3/02				3/02		P	4 G 0 5 4
	11/00			H01	F 17/00		. D	4 G 0 5 5
C 0 4 B	35/00				41/04		С	5 E 0 0 1
			審查請求	未請求	請求項の数13	ol	(全 16 頁)	最終頁に続く

CO4B 35/0	00	4	1/04	С	5 E 0 0 1
	審查請求	未請求 請求	頁の数13 OL	(全 16 頁)	最終頁に続く
(21)出顯番号	特願2000-221171(P2000-221171)	(71)出願人	000006231 株式会社村田	製作所	
(22)出願日	平成12年7月21日(2000.7.21)		京都府長岡京	市天神二丁目	26番10号
		(72)発明者	宮崎 信		
		-	京都府長岡京会社村田製作		26番10号 株式
		(72)発明者	田中 覚		
			京都府長岡京会社村田製作		26番10号 株式
		(74)代理人	100085143 弁理士 小柴	雅昭	
		-			

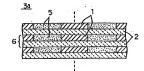
最終質に続く

(54) 【発明の名称】 積層型セラミック電子部品およびその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 そこに含まれるセラミック粉末の分散性が高められたセラミックペーストを提供する。

【解決手段】 セラミックペーストを製造するため、少なくともセラミック粉末と第1の有機溶剤とを含む1次 混合物を分散処理する1次分散工程と、1次混合物から第1の有機溶剤を選択的に除去する除去工程と、第1の有機溶剤が除去された1次混合物1年機パインダを加えた2次混合物を分散処理する2次分散工程とを順次実施する。1次混合物および/または2次混合物は、第1の有機溶剤より高沸点の第2の有機溶剤を含んでいる。このセラミックペーストは、たとえば積層セラミックのコンプンサにおける内部階機10厘次による段差を実質的になくずようにセラミックグリーンシート2の主面上に段差吸収用セラミックグリーン層5を形成するために有利に用いられる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 セラミックスラリー、導電性ペーストおよびセラミックペーストをそれぞれ用意し、

前記セラミックスラリーを成形することによって得られたセラミックグリーンシートと、前記セラミックグリーンシートと、シシートの主面上にその厚木による段差をもたらすように部分的に前記導電性ペーストを付与することによっの厚かによる段差を実質的になくすように前記セラミックグリーンシートの前記主面上であって前記内部回路要素度リリーンシートの前記主面上であって前記内部回路要素度が形成されない領域に前記セラミックペーストを付与することによって形成された段差吸収用セラミックグリーン層とを備える、複数の複合構造物を作製し、

複数の前記複合構造物を積み重ねることによって、生の 積層体を作製し、

前記生の積層体を焼成する、各工程を備える、積層型セ ラミック電子部品の製造方法であって、

前記セラミックペーストを用意する工程は、

少なくともセラミック粉末と第1の有機溶剤とを含む1次混合物を分散処理する1次分散工程と、

前記1次分散工程の後、前記1次混合物から前記第1の 有機溶剤を加熱により選択的に除法する除去工程と、 前記除去工程の後、前記第1の有機溶剤が除去された前 記1次混合物に有機パインダを加えた2次混合物を分散 処理する2次分散工程と、

前記第1の有機溶剤より高沸点の第2の有機溶剤を前記 力、凝合物および/または前記2次混合物に含ませる工程 程とを備える、積層型セラミック電子部品の製造方法。 【請求項2】 前記2次分散工程において、前記第2の 有機溶剤が加えられる、請求項1に記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

(請求項3) 前記2次分散工程において、前記有機パインダは、前記第2の有機溶剤に下め溶解した状態で加えられる、請求項2に記載の積騰型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項4】 前記第2の有機溶剤に予め溶解した前記 有機パインダは、濾過された後、加えられる、請求項3 に記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項5】 前記1次分散工程において分散処理され る前記1次混合物は、前記第2の有機溶剤をさらに含 み、前記除去工程において、前記第2の有機溶剤を残し たまま、前記第1の有機溶剤が前記1次混合物から除去 される、請求項1に記載の積層型セラミック電子部品の 製造方法。

【請求項6】 前記第1の有機溶剤の沸点と前記第2の 有機溶剤の沸点との差は、50℃以上である、請求項5 に記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項7】 前記セラミックペーストを用意する工程は、前記1次分散工程の後であって、前記除去工程の前に、前記1次混合物を濾過する工程をさらに備える、請

求項1ないし5のいずれかに記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項8】 前記セラミックスラリーは、前記セラミックペーストに含まれる前記セラミック粉末と実質的に同じ組成を有するセラミック粉末を含む、請求項1ないしてのいずれかに記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

[請求項9] 前記セラミックスラリーおよび前記セラミックペーストにそれぞれ舎まれるセラミック物末は、 ともに、誘電体セラミック物末である、請求項1ないし 8のいずれかに記載の積層型セラミック電子部品の製造 方法。

【請求項10】 前記内部回路要素膜は、互いの間に静 電容量を形成するように配置される内部電極であり、前 記積層型セラミック電子部品は、積層セラミックコンデ ンサである、請求項9に記載の積層型セラミック電子部 品の製造方法。

【請求項11】 前記セラミックスラリーおよび前記セラミックペーストにそれぞれ含まれるセラミック粉末は、ともに、磁性体セラミック粉末である、請求項1ないし8のいずれかに記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請来項 12】 前記内部回路要素膜は、コイル状に延びるコイル導体膜であり、前記積層型セラミック電子部 品は、積層セラミックインダクタである。 請求項 1 1に 記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項13】 請求項1ないし12のいずれかに記載の製造方法によって得られた、積層型セラミック電子部品。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、積層型セラミック電子部品およびその製造方法に関するもので、特に、 セラミック層間に形成される内部回路要素膜の厚みに起 図する段差を吸収するために内部回路要素膜パターンの ネガティブパターンをもって形成された段差吸収用セラ ミック層を構える、積層型セラミック電子部品およびそ の製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】たとえば猿層セラミックコンデンサのような積層型セラミック電子部品を製造しようとするとき、複数のセラミックでリーンシートが開意され、これらセラミックグリーンシートが積み重ねられる。特定のセラミックグリーンシート上には、得ようとする積層型セラミック電子部品の機能に応じて、コンデンサ、抵抗、インダクタ、パリスタ、フィルタ等を構成するための導体膜、抵抗体膜のような内部回路要素膜が形成されている。

【0003】近年、移動体通信機器をはじめとする電子 機器は、小型化かつ軽量化が進み、このような電子構器 において、たとえば積層型セラミック電子部品が回路素 子として用いられる場合、このような積層型セラミック 電子部品に対しても、小型化および軽量化が強く要求さ れるようになっている。たとえば、積層セラミックコン アンサの場合には、小型化かつ大容量化の要求が高まっ ている。

【0004】 綾暦セラミックコンデンサを製造しようとする場合、典型的には、誘電体セラミック粉末、有機パインダ、可塑剤および有機が新を混合してセラミックスラリーを作製し、このセラミックスラリーを、剥離剤としてのシリコーン樹脂等によってコーティングされた。たとえばボリエステルフィルムのような支持体上で、ドクターブレード法等を適用して、たとえば厚さ数μmのシート状となるように成形することによって、セラミックグリーンシートが作殺され、次いで、このセラミックグリーンシートが作殺され、次いで、このセラミックグリーンシートが作殺され、次いで、このセラミックグリーンシートが作機される。

【0005】次に、上述したセラミックグリーンシートの主面上に、互いに関隔を隔てた複数のパターンをもって、導電性ペーストをスクリーン印刷によって付与し、これを乾燥することにより、内部回路要素膜としての内・部電極がセラミックグリーンシート上に形成される。図7には、上述のように複数箇所に分布して内部電極1が形成されたセラミックグリーンシート2の一部が平面図で示されている。

[0006] 次に、セラミックグリーンシート2が支持 体から剥離され、適当な大きさに切断された後、図6に 一部を示すように、所定の枚数だけ積み重ねられ、さら に、この積み重ねの上下に内部電極を形成していないセ ラミックグリーンシートが所定の枚数だけ積み重ねられ ることによって、生の積積件なが作製される。

[0007] この生の樹層体8は、桟層方向にブレスされた後、図8に示すように、個々の積層セラミックコンデンサのための積層体ラップ4となるべき大きさに切断され、次いで、脱パインダ工程を軽た後、焼成工程に付され、義終的に外部電極が形成されることによって、積層セラミックコンデンサが完成される。

[0008] このような積層セラミックコンデンサにおいて、その小型化かつ大容量化に対する要求を満足させるためには、セラミックグリーンシート2および内部電 後10積層数の増大およびセラミックグリーンシート2の薄層化を図ることが必要となってくる。

[0009] しかしながら、上述のような多層化および 薄層化が進めば進むほど、内部電極 1 の各厚みの累積の 結果、内部電極 1 が位置する部分とそうでない部分との 間、あるいは、内部電極 1 が積層方向に比較的多数配列 されている部分とそうでない部分との間での厚みの差が より類若になり、たとえば、図8に示すように、得られ た積層体チップ4の外親に関しては、その一方主面が凸 状となるような変形が生じてしまう。 変形が生じていると、内部電極 1が位置していない部分 あるいは比較的少数の内部電板 1 しか積層方向に配列さ れていない部分においては、プレス工程の際に比較的大 きな歪みがもたらされており、また、セラミックグリー ンシート 2 間の密着性が劣っているため、焼成時に引き 起こされる内部ストレスによって、デラミネーションや 微小クラック等の構造欠陥が発生しやすい。

【0011】また、図8に示すような積層体チップ4の 変形は、内部電極1を不所望に変形させる結果を招き、 これによって、ショート不良が生じることがある。

【0012】このような不都合は、積層セラミックコン デンサの信頼性を低下させる原因となっている。

【0013】上述のような問題を解決するため、たとえ は、図2に示すように、セラミックグリーンシート2上 の内部電極1が形成されていない領域に、段差吸収用セラミックグリーン層5を形成し、この段差吸収用セラミ ックグリーン層5によって、セラミックグリーンシート 2上での内部電極1の厚みによる段差を実質的になくす ことが、たとえば、特開昭56-94719号公報、特 即平3-74820号公報、特開平9-106925号 公報等に記載されている。

【〇〇14】上述のように、段差吸収用セラミックグリーン層5を形成することによって、図1に一部を示すように、生の携層体3 a を作製したとき、内容電極1が位置する部分とそうでない部分との間、あるいは内部電極1が結構方向に比較的多数配列されている部分とそうでない部分との間での厚みの差が実質的に生じなくなり、図3に示すように、得られた積層体チップ4 a において、図8に示すような不所望な変形が生じにくくなる。【〇〇15】その結果、前述したようなデラミネーションや微小クラッ等の構造欠陥および内部電極1の変形によるショート不良といった問題を生じにくくすることができ、得られた視層セラミックコンデンサの信頼性を高めることができる。

[0016]

【発明が解決しようとする課題】上述した段差吸収用セラミックグリーン層5は、セラミックグリーンシート2の場合と同様の組成を有し、誘電体セラミックが水、有機パインダ、可塑剤および有機消剤を含むセラミックベーストを付与することによって形成されるが、たとえば厚み2μm以下といった内部電視と同種度の厚みを有するように、段差吸収用セラミックグリーン層5を高精度に印刷等によって形成するためには、セラッミクペースト中におけるセラミックが刺来の分散性を優れたものとしなければならない。

【0017】これに関連して、たとえば特開平3-74 820号公頼では、セラミックペーストを得るため、3 本ロールによる分散処理が開示されているが、このよう な単なる3本ロールによる分散処理では、上途したよう 【0018】他方、特開平9-106925号公報では、セラミックグリーンシート20ためのセラミックスラリーを、誘電体セラミック粉まと有機パインダと低沸点の第1の有機溶剤とを混合することにより作製し、これをセラミックグリーンシート2の成形のために用いるとともに、このセラミックスラリーに対して、上述の第1の有機溶剤の沸点以高沸点の第2の有機溶剤を加流点の第2の有機溶剤に置換することにより、段差吸収用セラミックグリーン層5のためでセラミックペーストを作製することが記載されている。

【0019】したがって、上述したようにして得られたセラミックペーストにおいては、少なくとも2回の混合工程が実施されるので、セラミック状で分散性はある程度改善されるが、これらの混合工程では、いずれも、有機パインダを含んだ状態で実施されるため、混合時のスラリーまたはペーストの形成は高く、たとえばポールミルのようなメディアを使った分散処理機では、セラミック粉末の分散性を優れたものとすることには限界がある。

【0020】このように、内部電極1の厚みと同等の厚みを有する段差吸収用セラミックグリーン層5といった 極めて薄いセラミック層を形成するために用いるセラミックペーストとしては、そこに含まれるセラミック粉末 に関して優れた分散性が要求され、このような優れた分 散性に対する要求は、内部電極1の厚みが薄くなるほど 厳しくなる。

【0021】また、段差吸収用セラミックグリーン層5 におけるセラミック粉末の分散性が仮に悪い場合であっ でも、その上に重ねられるセラミックグリーンシート2 によって、分散性の悪さをある程度カバーできることも あるが、セラミックグリーンシート2の厚みが薄くなる と、このようなセラミックグリーンシート2によって分 飲性をカバーする効果をほとんど期待することができな い。

【0022】以上のことから、積層セラミックコンデン サの小型化かつ大容量化が進むほど、段差吸収用セラミ ックグリーン層5におけるセラミック粉末に関してより 高い分散性が必要となってくる。

【0023】 なお、混合工程におけるセラミック粉末の 対数効率を高めるため、セラミックペーストの粘度を低 くすることが考えられるが、このように粘度を低くする ため、前述した低沸点の有機溶剤の添加量を増すと、分 放処理後において、この低沸点の有機溶剤を除去するた め、長時間必要とするという別の問題に選連する。

【0024】以上、積層セラミックコンデンサに関連して説明を行なったが、同様の問題は、積層セラミックコンデンサ以外のたとえば積層セラミックインダクタといった他の積層型セラミック電子部品においても遭遇す

【0025】そこで、この発明の目的は、上述したような問題を解決し得る、積層型セラミック電子部品の製造方法およびこの製造方法によって得られた積層型セラミック電子部品を提供しようとすることである。 【0026】

【課題を解決するための手段】この発明は、まず、積層型とラミック電子部島の製造方法に向けられる。この製造方法では、基本的に、次のような工程が実施される。【0027】まず、セラミックスラリー、導電性ペーストおよびセラミッグペーストがそれぞれ用意される。【0028】次に、セラミックスラリーを成形することによって得られたセラミックグリーンシートと、セラミックグリーンシートの主面上にその厚みによる段差をもたらすように部分的に導電性ペーストを付与することによって形成された内括四路要素膜と、内部回路要素膜の厚みによる段差を実質的になくすようにセラミックグリーンシートの主面上であって内部回路要素膜が形成されない傾域にセラミックベーストを付与することによって形成された段差吸収用セラミックグリーン層とを備える、複数の複合構造物が作製される。

【0029】次に、これら複数の複合構造物を積み重ねることによって、生の積層体が作製される。

【0030】そして、生の積層体が壊成される。

【0031】このような基本的工程を備える、積層型セラミック電子部品の製造方法において、この発明では、 段差吸収用セラミックグリーン層を形成するためのセラ ミックペーストを用意する工程、すなわちセラミックペ ーストを製造する方法に特徴がある。

【0032】この発明において、セラミックペーストを 製造するため、少なくともセラミック粉末と第1の有機 滞剤と含含1次混合物を分散処理する1次分散工程 と、1次分散工程の後、1次混合物から第1の有機溶剤 を加熱により選択的に除去する除去工程と、除去工程の 後、第1の有機溶剤が除去された1次混合物に有機パイ ンダを加えた2次混合物を分散処理する2次分散工程 と、第1の有機溶剤が除去された1次混合物に有機パイ ンダを加えた2次混合物を分散処理する2次分散工程 と、第1の有機溶剤より高沸点の第2の有機溶剤を1次 混合物および/または2次混合物に含ませる工程とが実 施される。

【0033】 ここで、有機パインダは、2次分散工程の段階において加えられることに注目すべきである。また、この発明では、第10有機消剤と、50第10有機消剤とが用いられることを特徴としている。この第2の有機溶剤は、1次分散工程の段階で加えられても、2次分散工程の段階で加えられなが、1次分散工程の段階で加えられなが、5、さらに2次分散工程の段階で加えれてもよい。

【0034】2次分散工程において、第2の有機溶剤が加えられる場合には、有機パインダは、第2の有機溶剤に予め溶解した状態で加えられることが好ましい。ま

溶解した有機パインダは、濾過された後、加えられる。 【0035】他方、1次分散工程において分散処理され る1次混合物が、第2の有機溶剤をさらに含む場合に は、除去工程において、第2の有機溶剤を残したまま、 第1の有機溶剤が1次混合物から除去される。

【0036】上述の場合、第1の有機溶剤の沸点と第2 の有機溶剤の沸点との差は、50℃以上であることが好ましい。

【0037】また、この発明において、セラミックペーストを用意する工程は、1次分散工程の後であって、除 太工程の前に、1次混合物を濾過する工程をさらに備え ることが好ましい。

【0038】この発明において、セラミックグリーンシートを成形するために用いられるセラミックスラリーは、接差吸収用セラミックグリーン層を形成するためのセラミックペーストに含まれるセラミック粉末と実質的に同じ組成を有するセラミック粉末を含むことが好ましい。

[0039] また、この発明の特定的な実施態様において、セラミックスラリーおよびセラミックペーストにそれぞれ合まれるセラミック粉末に、とは、誘電体セラミック粉末である。この場合、内部回路要素膜が、互いの間に静電容量を形成するように配置される内部電極であるとき、積層セラミックコンデンサを製造することができる。

[0040]また、この条明の他の特定的な実施態様に おいて、セラミックスラリーおよびセラミックペースト にそれぞれ合まれるセラミック物末は、ともに、磁性体 セラミック粉末である。この場合、内部回路要素膜が、 コイル状に延びるコイル導体膜であるとき、積層セラミ ックインダクタを製造することができる。

【0041】この発明は、また、上述したような製造方法によって得られた、積層型セラミック電子部品にも向けられる。

[0042]

【発明の実施の形態】この発明の一実施形態の説明を、 積層セラミックコンデンサの製造方法について行なう。 この実施形態による積層セラミックコンデンサの製造方 法は、前述した図1ないし図3を参照しながら説明する ことができる。

【0043】この実施形態を実施するにあたり、セラミックグリーンシート2のためのセラミックスラリー、内 部電極1のための導電性ペーストおよび段差吸収用セラ ミックグリーン暦5のためのセラミックペーストがそれ ぞれ用意される。

【0044】上述のセラミックスラリーは、誘電体セラミック粉末、有機パインダ、可塑剤および比較的低沸点 の有機溶剤を混合することによって作製される。このセラミックスラリーからセラミックグリーンシート2を得 ティングされた。たとえばポリエステルフィルムのよう な支持体(図示せず。)上で、セラミックスラリーがド クターブレード法等によって成形され、次いで乾燥され る。セラミックグリーンシート2の各厚みは、乾燥後に おいて、たとえば数μmとされる。

【0045】上述のようなセラミックグリーンシート2 の主面上には、複数箇所に分布するように、内部電極1 が乾燥後においてたとえば約1gmの厚みをもって形成 される。内部電極1は、たとえば、スクリーン印刷等に よって導電性ペーストを付与し、これを乾燥することに よって形成される。この内部電極1は、それぞれ、所定 の厚みを有していて、したがって、セラミックグリーン シート2上には、この厚みによる段差がもたらされる。 【0046】次に、上述した内部管極1の厚みによる段 差を実質的になくすように、セラミックグリーンシート 2の主面上であって、内部電極1が形成されていない領 域に、段差吸収用セラミックグリーン層5が形成され る。段差吸収用セラミックグリーン層5は、内部電極1 のネガティブパターンをもって、前述したセラミックペ 一ストをスクリーン印刷等によって付与することにより 形成され、次いで乾燥される。ここで用いられるセラミ ックペーストは、この発明において特徴となるもので、 その詳細については後述する。

【0047】上途した説明では、内部電極1を形成した 後に段差吸収用セラミックグリーン層5を形成したが、 変差吸収用セラミックグリーン層5を形成した後 に内部電極1を形成するようにしてもよい。

【0048】上述のように、セラミックグリーンシート と上に内部電極1および段差吸収用セラミックグリーン 勝ちが形成された、図2に示すような複合構造物6は、 複数用意され、これら複合構造物6は、支持体より剥離 された後、適当な大きさに切断され、所定の枚数だけ積 み重ねられ、さらにその上下に内部電極および段差吸収 用セラミックグリーン層が形成されていないセラミック グリーンシートを積み重ねることによって、図1に一部 を示すような生の積層体3 が作製される。

【0049】この生の積層体3 aは、積層方向にプレスされた後、図3に示すように、個々の積層セラミックコンデンサのための積層体チップ4 aとなるべき大きさに切断され、次いで、脱バインダ工程を経た後、焼成工程に付され、最終的に外部電性が成されることによって、積層コンデンサが完成される。

【0050】上述のように、段差吸収用セラミックグリーン暦5を形成することによって、図1に一部を示すように、生の積層体3亩において、内部電極1が位置する部分とそうでない部分との間、あるいは内部電極1が増層方向に比較的多数配列されている部分とそうでない部分との間での厚みの差が実質的に生じなくなり、図3に示すように、積層体チップ4亩において、不所望な変形

コンデンサにおいて、デラミネーションや微小クラック 等の構造欠陥およびショート不良といった問題を生じに くくすることができる。

【0051】この発明では、段差吸収用セラミックグリーン層5を形成するためのセラミックベーストを<u>制造する方法</u>に特徴があり、この特徴ある製造方法を採用することにより、セラミックペーストに含まれるセラミック粉末の分徴性を高めることができる。

[0052] すなわち、この発明では、セラミックペーストを製造するため、少なくともセラミック粉末と第1 の有機溶剤とを含む1次混合物を分散処理する1次分散 工程と、この1次分散工程の後、1次混合物から第1の 有機溶剤を加熱により選択的に除去する除去工程とがま ず実施される。

【0053】このように、1次分散工程では、有機パインダを未だ加えていないので、低粘度下での分散処理を可能とし、そのため、セラミック粉末の分散性を高めることが容易である。この1次分散工程では、セラミック粉末の表面に吸着している空気が第1の有機溶剤で置換され、セラミック粉末を第1の有機溶剤で十分に濡らした状態とすることができるとともに、セラミック粉末の凝集状態を十分に解砕することができる。

【0054】次に、上述の除去工程の後、第1の有機溶 剤が除去された1次混合物に有機パインダを加えた2次 混合物を分散処理する2次分散工程が実施される。ま た、セラミックペーストを製造するため、上述の第1の 有機溶剤以外に、第1の有機溶剤より高沸点の第2の有 機溶剤も用いられる。この第2の有機溶剤は、1次分散 工程の段階で加えられても、2次分散工程の段階で加え られても、あるいは、1次分散工程の段階で加えられな がら、2次分散工程の段階でも追加投入されてもよい。 【0055】いずれにしても、2次分散工程では、第2 の有機溶剤が2次混合物に含まれており、この状態で分 散処理することにより、2次分散工程の段階において も、2次混合物の粘度を比較的低くしておくことが可能 であり、したがって、分散効率を比較的高く維持してお くことができるとともに、前述したような2次分散工程 の段階で加えられる有機バインダの溶解性を高めること ができる。したがって、前述のように、1次分散工程で 得られたセラミック粉末の高い分散性を維持したまま、 有機バインダを十分かつ均一に混合させることができ、 また、セラミック粉末のさらなる粉砕効果も期待でき る。

【0056】上述のようにして得られたセラミックペーストは、有機溶剤としては、第1の有機溶剤がわずかに 接存することがあっても、実質的に第2の有機溶剤より を含んでいる。第2の有機溶剤は、第1の有機溶剤より 高沸点であるため、セラミックペーストの乾燥速度を所 定値以下に抑えることができ、たとえばスクリーン印刷 本問題なく適田することを可能にする。 【0057】この発明において実施される1次分散工程 および2次分散工程では、たとえばボールミルのような メディアを用いる通常の分散処理機を適用して分散処理 することができる。

【0058】 この発明において、第1の有機溶剤または 第2の有機溶剤として用いられる有機溶剤としては、種 々のものがあり、このような有機溶剤が過去を考慮し て、第1の有機溶剤として用いられるものおよび第2の 有機溶剤として用いられるものをそれぞれ選択すればよ い。

【0059】このような有機溶剤の例としては、メチルエテルケトン、メチルイソプテルケトン、アセトン等のケトン類、トルエン、ベンゼン、キシレン、ノルマルへキサン等の炭化水素類、メタノール、エタノール、パブロパメール、ブタノール、アミルアルコール等のアルコール類、酢酸エチル、酢酸プチル、酢酸イソブチル等のエステル類、ジイソプロピッケトン、エチルセルソルブ、セルソルブアセテート、ブチルカルビトール、シクロヘキサノール、パイン油、ジヒドロテルピネオール、イソホロン、テルピネオール、シブロビレングリコール、ジメテルフタレート等のケトン類、エステル類、炭化水素類、アルコール類、進化メチレン等の塩化炭化水素類、カよびこれらの湿色物が繁けられる。

【0060】上述した有機溶剤の例として挙げたものの いくつかについて、各々の沸点を括弧内に示すと、メチ ルエチルケトン(79.6°C)、メチルイソブチルケト ン (118.0°C)、アセトン (56.1°C)、トルエ ン(111.0℃)、ベンゼン(79.6℃)、メタノ ール (64.5℃)、エタノール (78.5℃)、イソ プロパノール(82.5℃)、酢酸エチル(77.1 ℃)、酢酸イソプチル (118.3℃)、ジイソプロビ ルケトン(143.5°C)、メチルセルソルブアセテー ト(143℃)、セルソルブアセテート(156.2 °C)、ブチルセルソルブ (170.6°C)、シクロヘキ サノール(160°C)、パイン油(195~225 ℃)、ジヒドロテルビネオール(210°C)、イソホロ ン (215.2℃)、テルビネオール (219.0 °C)、シプロピレングリコール(231、8°C)、ジメ チルフタレート(282.4°C)となるが、このような 沸点に基づいて、第1および第2の有機溶剤をそれぞれ 選択するようにすればよい。

[0061] 高沸点の第20布機溶剤が、第1の有機溶剤ともに、1次分散工程の段階で加えられる場合に は、第1の有機溶剤の沸点と第2の有機溶剤の沸点との 差は、50℃以上であることが好ましい。除去工程にお いて、加熱処理による第1の有機溶剤のみの選択的な除 去をより容易にするためである。

【0062】上述した高沸点の第2の有機溶剤に関して スクリーン印刷性を多慮したとき 150%以上の

沸点を有していることが好ましく、200~250℃程度の沸点を有していることがより好ましい。150℃未満では、セラミックペーストが乾燥しやすく、そのため、印刷パターンのメッシュの目詰まりが生じやすく、他方、250℃を超えると、門刷塗腹が乾燥しにくく、そのため、乾燥に長時間要するためである。

【〇063】セラミックベーストにおいて用いられる有機パインダとしては、定温で有機評例に溶解するものが良い。このような有機パインダとしては、たとえば、ポリピニルブチラール、ポリプチルブチラール等のポリアセタール類、ポリ(メタ)アクリル酸エステル類、エチレルセルロース等、ポリエーテル類、エオキン関語類、ポリアン受動闘類、ポリエーテル類、エパキン樹脂類、ポリアミドイミド樹脂類、ポリスミド村協語類、ポリオンマと特闘類、ポリマミドイミド樹脂類、ポリオーマー類、ポリイミダゾール樹脂類、ポリオキヴリンと樹脂類、ポリイミダゾール樹脂類、ボリオキヴリンと樹脂類等がある。

【0065】有機パインダの添加量は、セラミック粉末 に対して、1~20重量%、好ましくは、3~10重量 %に選ばれる。

[0066]上述した1次分散工程において、1次混合物は有機分散剤を含むことが好ましい。すなわち、1次混合物において、第1の有機溶剤または第1および第2の有機溶剤によって希釈された状態で、有機分散剤を添加すれば、セラミック粉末の分散性がより向上する。

【0067】上述の有機分散剤としては、特に限定しないが、分散性の点からは、分子差は1万以下であることが好ましい。アニオン系、カテオン系、ノニオン系いずれでもよいが、ポリアクリル酸やそのアンモニウム塩、ポリアクリル酸ステル共産合体、ポリエチレンオキサイド、ポリオキシエチレンアルキルアミルエーテル、脂肪酸ジエタノールアマイド、ポリエチレンイミン、ポリオキシブロビレンモノアリルモノブチルエーテルと無水マレイン酸(およびスチレン)の共産合体等が好ましい。

【0068】有機分散剤の添加量は、セラミック粉末に対して、0.1~5重量%、好ましくは、0.5~2.0重量%に選ばれる。

【0069】また、1次分散工程の後であって、除去工程の前に、1次混合物をフィルタにより濾過する工程が

さらに実施されることが好ましい。これによって、セラミックペースト中に混入することがある、異物、セラミック粉末の凝集物等を除去することができ、より分散性の高いセラミックペーストを確実に得ることができる。また、セラミックペーストを確しまりな微小径の空気が濾過によって破池したり除去されたりすることにより、セラミックペーストからなる段差吸収用セラミックダリーン暦5の焼成後にもたらされるセラミック層においてピンホールを減少させる効果も期待できる。

【0070】また、有機パインダを第2の有機溶剤に予め溶解することによって、有機ピヒクルを作扱し、この有機ピヒクルを加えて、2次混合物を得るようにすることが好ましい。これによって、2次混合物において混入し得る、有機パインダの未溶解が多少なくすることができる。この場合、2次混合物を得るため、有機ピピクルをフィルタにより濾過した後、これを加えるようにすれば、有機パインダの未溶解物を一層少なくすることができる。

【0071】また、上述のような2つの態様の濾過は、 各々、複数回繰り返してもよく、また、2つの態様の濾 過を組み合わせてもよい。このように、濾過を複数回像 り返したり、2つの態様の濾金を組み合わせたりするこ とにより、濾過による効果を一層高めることができる。 【0072】上述した濾過工程においては、ステンレス 網からなるフィルタ、またはポリプロピレン、フッ無系 機動をあるフィルタをが用いられ、減 過速度を高めるため、空気や窒素ガス等の圧縮ガスによっ って強制的に押し出したり、減圧下で吸引したりする方 法が採用されてもよい。

【0073】また、セラミックペーストに含まれるセラミック粉末は、セラミックゲリーンシート2を成形するために用いられるセラミックダリーに含まれるセラミック粉末と実質的に同じ組成を有するものであることが好ましい。段差吸収用セラミックグリーン層5とセラミックグリーンシート2との間で焼結性を一致させるためである。

【0074】なお、上述の実質的に同じ組成を有するとは、主成分が同じであるということである。たとえば、微量添加金属酸化物やガラス等の副成分が異なっても、実質的に同じ組成を有するということができる。また、セラミックグリーンシートとに含まれるセラミック粉末、が、静電容量の温度特性について11 S規格で規定するメア R特性を満足する範囲のものであれば、段差吸収用セラミックグリーン層5のためのセラミックペーストに含まれるセラミック粉末も、主成分が同じでB特性および×7 R特性を満足するものであれば、副成分が強っていてもよい。

【0075】図4は、この発明の他の実施形態としての 積層セラミックインダクタの製造方法を説明するための ものであり、図5に外観を斜視図で示した、この製造方 法によって製造された積層セラミックインダクタ11に 備える積層体チップ12を得るために用意される生の積 層体13を構成する要素を分解して示す斜視図である。 [0076]生の積層体13は、複数のセラミックグリ ーンシート14、15、16、17、…、18および1 9を備え、これらセラミックグリーンシート14~19 を積層することによって得られるものである。

【0077】 セラミックグリーンシート14~19は、磁性体セラミック粉末を含むセラミックスラリーを、ドクターブレード法等によって成形し、乾燥することによって得られる。セラミックグリーンシート14~19の各厚みは、乾燥後において、たとえば10~30μmとされる。

【0078】セラミックグリーンシート14~19のうち、中間に位置するセラミックグリーンシート15~1 8には、以下に詳細に説明するように、コイル状に延びるコイル導体膜および段差吸収用セラミックグリーン層が形成される。

【0079】まず、セラミックグリーンシート15上には、コイル導体膜20が形成される。コイル導体膜20 は、コイル導体膜20が形成される。コイル導体膜20 端線にまで届くように形成される。コイル導体膜20の 第2の端部には、ピアホール導体21が形成される。

【0080】このようなコイル導体膜20およびピアホール導体21を形成するため、たとえば、セラミックグリーシン・ト15にピアホール導体21のための質通れをレーザまたはパンテングなどの方法により形成した後、コイル導体膜20およびピアホール導体21となる調電性ペーストを、スクリーン印刷等によって付与し、乾燥することが行なわれる。

【0081】また、上述したコイル導体膜20の厚みによる段差を実質的になくすように、セラミックゲリーンシート15の主面上であって、コイル導体膜20が明なされていない領域に、段差吸収用セラミックゲリーン層22が形成される、段差吸収用セラミックゲリーン層22は、前述した。この発明こおいて特徴となる提性体セラミック粉末を含むセラミックペーストを、スクリーン印刷等によって付与し、乾燥することによって形成される。

【0082】次に、セラミックグリーンシート16上には、上述した方法と同様の方法によって、コイル導体膜23、ビアホール導体を24および段差吸収用セラミックグリーン層25が形成される。コイル導体膜23の第1の端部は、前述したピアホール導体21を介して、コイル導体膜20の第2の端部に接続される。ピアホール導体24は、コイル導体膜23の第2の端部に形成される。

【0083】次に、セラミックグリーンシート17上には、同様に、コイル導体膜26、ピアホール導体27および段差吸収用セラミックグリーン層28が形成され

る。コイル導体膜260第10端部は、前述したビアホ ール導体24を介して、コイル導体膜23の第2の端部 に接続される。ピアホール導体27は、コイル導体膜2 6の第2の端部に形成される。

【0084】上述したセラミックグリーンシート16および17の積層は、必要に応じて、複数回繰り返される。

【0085】次に、セラミックグリーンシート18上には、コイル導体膜29および段差吸収用セラミックグリーン層30が形成される。コイル導体膜29の第1の端部は、前逃したピアホール導体27を介して、コイル導体膜26の第2の端部に接続される。コイル導体膜29 は、その第2の端部がセラミックグリーンシート18の端線にまで届くように形成される。

【0086】なお、上述したコイル導体膜20、23、 26および29の各厚みは、乾燥後において、たとえば 約30μm程度とされる。

【0087】このようなセラミックグリーンシート14~19をそれぞれ含む複数の複合構造物を積層して得られた生の積層体13において、各々コイル状に延びる複数のコイル導体膜20、23、26および29が、ピアホール導体21、24および27を介して順次接続されることによって、全体として複数ターンのコイル導体が形成される。

【0088】生の積層体13が焼成されることによって、図5に示す積層セラミックインダクタ11のための精解体チップ12が得られる。なお、生の積層体13は、図4では、1個の積層体チップ12を得るためのものとして図示されているが、複数の積層体チップを得るためのものとして作製されて、複数の積層体チップを取り出すようにしてもよい。【0089】次いで、図5に示すように、積層体チップ12の相対向する各端的には、前途したコイル導体膜20の第1の端部およびコイル導体膜2の第2の場形にそれぞれ接続されるように、外部電極30および31が形成され、それによって、積層セラミックインダクタ11が完成される。

【〇090】図1ないし図3を参照して説明した積層セラミックコンデンサまたは図4 8よび図5を参照して説明した積層セラミックインダクタ11において、セラミックグリーンシート2または14~19あるいは段差吸収用セラミックグリーン層5または22、25、28および30に含まれるセラミック対象未しては、代表的には、アルミナ、ジルコニア、マグネシア、酸化チタンチタン酸パリウム、チタン酸ジルコン酸鉛、フェライトママガン等の酸化物系セラミック粉末、炭化ケイ素、サイアロン等の非酸化物系セラミック粉末、炭化ケイ素、サイアロン等の非酸化物系セラミック粉末、炭化ケイ素、サイアロン等の非酸化物系セラミック粉末が挙げられる。粉末粒径としては、好ましくは、平均5μル以下、より好ましくは、1μmの球形または粉砕状のものが使用される。

【0091】また、不純物として含まれるアルカリ金属 酸化物の含有量が0.1重量%以下のチタン酸パリウム をセラミック粉末として用いる場合、このセラミック粉 末に対して、微量成分として以下のような金属酸化物や ガラス成分を含有させてもよい。

【0092】金属酸化物としては、酸化テルビウム、酸 化ジスプロシウム、酸化ホルミウム、酸化エルビウム、 酸化イッテルビウム、酸化マンガン、酸化コバルト、酸 サニッケル、またけ酸セラグネシャカン等がある。

化ニッケル、または酸化マグネシウム等がある。 【0093】また、ガラス成分としては、Li2-(S iTi) O2 -MO (ただし、MOはAI2 O3 または ZrO2)、SiO2-TiO2-MO (ただし、MO tBaO、CaO、SrO、MgO、ZnOstttMn O) . L 12 O-B2 O3 - (S I T I) O2 +MO (ただし、MOはAI2 O3 またはZrO2)、B2 O 3 -A I 2 O3 -MO (ただし、MOはBaO、Ca O、SrOまたはMgO)、またはSiO2等がある。 【0094】また、図1ないし図3を参照して説明した 積層セラミックコンデンサまたは図4および図5を参照 して説明した積層セラミックインダクタ11において、 内部電極1またはコイル導体膜20、23、26および 29ならびにピアホール導体21、24および27の形 成のための用いられる導電性ペーストとしては、たとえ ば、次のようなものを用いることができる。

(0095) 積層セラミックコンデンサにおいて用いられる郷電性ペーストとしては、平均粒径が0.02μm、好ましくは0.05μmのあって、AgンPはが60重量%/40重量%-10重量%/90重量%の合金からなる導電性粉末、ニッケル金属粉末または銅金属粉末等を含み、この粉末を100重量部と、有機が1ングを2~20重量部(好ましくは5~10重量部)と、焼結抑制剤としてのAg、Au、Pt、Ti、Si、NiまたはGU等の金属レジネートを金属換算で約0.1~3重量部(好ましくは0.5~1重量部)と、積機溶刺を約55重量部とを、3本ロールで混まはした後、同じまたは別の有機溶剤をさらに加えて粘度調整を行なうことによって得られた導電性ペーストを用いることができる。

【0096】積層セラミックインダクタ11において用いられる導電性ペーストとしては、Ag/Pdが80重線ペク20重量%~100重像~ク重量%の合金またはAgからなる導電性粉末を含み、この粉末が100重量がいる場では一人大きないます。 この粉末が100重量がの導電性ペーストの場合と同様の有機パインダと焼結抑制剤と有機溶剤とを同様の比率で3本ロールで混凝した後、同じまたは別の有機溶剤をさらに加えて粘度調整を行なうことによって得られた導電性ペーストを用いることができる。

【0097】以下に、この発明を、実験例に基づいて、 トロ目体的に設明する

[0098]

【実験例1】実験例1は、積層セラミックコンデンサに 関するもので、段差吸収用セラミックグリーン層のため のセラミックペース・の製造において、この発明の特徴 としての1次分散工程と2次分散工程とを採用したこと による効果を確認するために実施したものである。

【0099】(セラミック粉末の準備)まず、炭酸パリウム・(BaCO3)および酸化チャン(TiO2)を 1:1のモル比となるように料量し、ボールミルを用いて選式混合した後、脱水乾燥させた。次いで、温度10 00℃で2時間仮焼した後、粉砕することによって、誘電休セラミック粉末を得た。

【0100】(セラミックスラリーの準備およびセラミックグリーンシートの作製)先に準備したセラミック粉末100重量部と、中重合度かつ高ブテラール化度のポリピニルブチラールフ重量部と、可塑剤としてDOP(フタル酸ジオクチル)30重量部と、メチルエチルケトン30重量部と、エタノール20重量部と、トルエン20重量部とを、直径1mmのジルコニア製玉石600重量がとともに、ボールミルに投入し、20時間湿式混合を行なって、誘電体とラックスラリーを得た。

【0101】そして、この誘電体セラミックスラリーに 対して、ドクタープレード法を適用して、厚さ3μm (焼成後の厚みは2μm)の誘電体セラミックグリーン シートを成形した。乾燥は、80℃で、5分間行なっ た。

[0102] (導電性ペーストの準備) Ag/Pd=3 0/70の金属粉末100重量部と、エチルセルロース 4重量部と、アルキッド樹脂と重量部と、Ag金属レジ ネート3重量部 (Agとして17.5重量部)と、ブチ ルカルビトールアセテート36重量部とを、3本ロール で混練した後、テルピネオール35重量部を加えて粘度 調整を行なった。

【0 1 0 3】 (段差吸収用セラミックグリーン層のため のセラミックペーストの準備)

一試料1 (実施例) -

先に準備した誘電体セラミック粉末100重量部と、メ チルエチルケトン(沸点79.6℃)70重量部と、直 径1mmのジルコニア製玉石600重量部とを、ボール ミルに投入し、16時間湿式混合を行なった。

【0104】次に、この混合物をステンレス鋼製容器に 移し、1昼夜放置して、沈降させた。そして、上澄み液 を除去した後、沈降物を対流式オープンに入れて乾燥さ せ、溶剤としてのメチルエチルケトンを除去した。

【0 1 0 5 】 完全にメチルエチルケトンを除去した後、 テルピネオール (沸点 2 1 9.0°C) 4 0 重量部と、エ チルセルロース樹脂5重量節とを添加して得られた混合 物を、3 本ロールにて混練することによって、誘電体セ ラミックペーストを得た。次いで、粘度調整用のため 「テルドメネール10~2 0 可量例試析Ⅱ」 6 動割 鉢により分散・調整した。

【0106】一試料2 (実施例) -

先に準備した誘電体セラミック物末100重量部と、メ テルエチルケトン70重量部と、有機分散剤としてのポ リアクリル酸4級アンモニウム塩分散剤(重量平均分子 量1000) 0.5重量部と、直径1mmのジルコニア 製玉石600重量部とを、ボールミルに投入し、16時 問題式混合を行なった。

【0107】以後、試料1と同様の操作を経て、誘電体セラミックペーストを得た。

【0108】一試料3 (実施例) -

先に準備した誘電体セラミック粉末100重量部と、メ チルエチルケトン70重量部と、 直径1mmのジルコニ ア製工石600重量部とを、ボールミルに投入し、16 時間湿式混合を行なった。

[0109]次に、この混合物をステンレス鋼製容器に移し、1昼夜放置して、沈降させた。そして、上澄み液 を除去した後、沈降物を対流式オープンに入れて乾燥さ せ、メチルエチルケトンを除去した。

【0110】 完全にメチルエチルケトンを除去した後、プラネタリーミキサーによってエチルセルロース樹脂5 重量部をテルビネオール40重量部に予め溶解させた樹脂溶液すなわち有機ピセクルを添加して得られた混合物を、3本ロールにて混練することによって、誘電体セラミックペーストを得た。次いで、粘度調整用のために、テルビネオール10~20重量部添加して、自動乳鉢により分散・調整した。

【0111】一試料4 (実施例) -

先に準備した誘電体セラミック粉末100重量部と、メ チルエチルケトン70重量部と、直径1mmのジルコニ ア製玉石600重量部とを、ボールミルに投入し、16 時間遅式混合を行なった。

【0112】次に、この混合物を、絶対濾過20μm (99.7%の確率で10μm以上の固形成分を除去できる。)のフィルタにより、加圧下で濾過した。

[0113] 次に、この濾過後の混合物をステンレス鋼 製容器に移し、1昼夜放置して、沈降させた。そして、 上違み液を除去した後、沈降物を対流式オープンに入れ て乾燥させ、メチルエチルケトンを除去した。

【0114】完全にメテルエテルケトンを除去した後、 テルビネオール40重量都と、エチルセルロース組脂5 重量部とを認加して得られた混合物を、34カールにて 混練することによって、誘電体セラミックペーストを得 た。次いで、粘度調整用のために、テルビネナール10 ~20重量部添加して、自動乳鉢により分散・調整し た。

【0115】一試料5 (実施例) 一 先に準備した誘電枠セラミック粉末100重量部と、メ チルエチルケトン70重量部と、直径1mmのジルコニ ア製玉石600重量部とを、ボールミルに投入し、16 時間湿式混合を行なった。

【0116】次に、この混合物をステンレス鋼製容器に 移し、1昼夜放置して、沈降させた。そして、上澄み液 を除去した後、沈降物を対流式オーブンに入れて乾燥さ せ、メチルエチルケトンを除去して、乾燥させた粉体を 得た。

【0117】他方、プラネタリーミキサーによってエチ ルセルロース樹脂5重量部をテルビネオール40重量部 に予め溶解させた樹脂溶液を、絶対濾過20μmのフィ ルタにより濾過し、有機ビヒクルを得た。

【0118】次に、前の乾燥粉体とこの有機ピヒクルと を混合し、この混合物を、3本ロールにて混練すること によって、誘電体セラミックペーストを得た。次いで、 粘度調整用のために、テルビネオール10~20重量部 添加して、自動乳鉢により分散・調整した。

【0119】一試料6 (実施例) -

先に準備した誘電体セラミッグ粉末100重量部と、メ チルエチルケトン70重量部と、テルビネオール10重 量部と、直径1mmのジルコニア製玉石600重量部と を、ボールミルに投入し、16時間温式混合を行なっ た。

【0120】次に、この混合物をステンレス鋼製容器に 移し、1星夜放置して、沈降させた。そして、上澄み液 を除去した後、沈降物を対流式ナーブンに入れて乾燥さ せ、メチルエチルケトンを除去した。

【0121】完全にメチルエチルケトンを除去した後、 テルピネオール30重量部と、エチルセルロース樹脂5 重量部とを添加して得られた混合物を、3本ロールにて 混練することによって、誘電体セラミックペーストを得 た。次いで、粘度調整用のために、テルピネオール約1 0重量部添加して、自動乳鉢により分散・調整した。 【0122】一試料7(比較例)

先に準備した誘電体セラミック粉末100重量部と、テ ルビネオール40重量部と、エテルセルロース樹脂5重 量部とを、自動乳鉢で混合した後、3本ロールで良く混 練して、誘電体セラミックペーストを得た。

【0123】(積層セラミックコンデンサの作製) 先に 用意した誘電体セラミックグリーンシートの主面上に内 部電極を形成するため、導電性ペーストをスクリーン印刷し、80℃で10分間乾燥した。なお、内部電極のす法、形状および位置は、後の工程で得られる積層体チップに適合するように設定した。次に、誘電体セラミックグリーンシートの主面上に段差吸収用誘電体セラミックグリーン層を形成するため、試料1ないしてに係る各誘電体セラミックペーストをスクリーン印刷し、80℃で10分間乾燥した。内部電極および接差吸収用誘電体セラミックグリーン層の各厚みは、乾燥後におい、1μ m (焼成後の厚みは0.5μm)になるようにした。

【0124】次に、上述のように内部電極および段差吸 収用誘電体ヤラミックグリーン層を形成している200 枚の誘電体セラミックグリーンシートを、内部電極等が 付与されていない数10枚の誘電体セラミックグリーン シートで挟み込むように積み重ねて、生の積層体を作製 し、この積層体を、80℃で1000Kg/cm²の加 圧条件で熱プレスした。

【0125】次に、焼成後において長さ3.2mm×幅 1.6mm×厚み1.6mmの寸法となるように、上述 の生の積層体を切断刃にて切断することによって、複数 の積層体チップを得た。

【0126】次に、ジルコニア粉末が少量散布された焼 成用セッター上に、上述の複数の積層体チップを整列さ せ、室温から2.50℃まで24時間かけて昇温させ、有 機パインダーを除去した。次に、積層体チップを、焼成 炉に投入し、最高1300℃で約20時間のプロファイルにて焼成を行なった。

【0127】次に、得られた焼結体チップをパレルに投 入し、端面研磨を施した後、焼結体の両端部に外部電極 を設けて、試料となる積層セラミックコンデンサを完成 させた。

[0128] (特性の評価)上述した試料1ないし7に 係る誘電体セラミックベーストおよび積層セラミックコ ンデンサについて、各種特性を評価した。その結果が表 1に示されている。

[0129]

【表 1 】

			実	売例			比較多
試料番号	1 .	2	3	4	5	6	7
固形分(重量%)	66	67	66	67	66	66	87
粘度(Pars)	10	12	10	14	10	9	12
分散度	-0.1	-0.2	-0.1	-0.2	-0.1	-0.2	0.3
印刷厚み(µm)	3	2	3	2	3	3	5
Ra(µm)	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	1,5
青造欠陥不良率(%)	1.5	1	1.3	1	1	1.0	80

【0 1 3 0】表 1 における特性評価は、次のように行なった。

【0131】「固形分」:セラミックペースト約1gを 精秤し、熱対流式オーブンにおいて、150℃で3時間 放置した後の重量から算出した。

【0132】「粘度」:セラミックペーストの粘度を、 東京計器製E型粘度計を用いて、20℃において、2. 5rpmの回転を付与して測定した。

【0133】「分散度」・セラミック粉末の粒度分布を 光回折式粒度分布測定装置を用いて測定し、得られた粒 度分布から第出した。すなわち、先に準備したセラミッ ク粉末を、超音波ホモジナイザーを用いて水中で分散 せ、粒軽がこれ以上小さくならないところまで超音波を 明和し、そのときのD90の粒経を記録して、これを假 界粒経とした。他方、セラミックペーストをエタノール・ 中で希釈し、粒度分布のD9の和経を記録して、これ をベーストの粒経とした。そして、分散度 (ペースト の粒経/限界粒終) 一1の式に基づき、分散度を算出した。この分散度は、数値が十であれば、値が0に近いほど、分散性が良いことを示し、数値が一であれば、絶対 値が大きいほど、分散性が良いことを示している。

【0134】「印刷厚み」: 96%アルミナ基権上に入り 400メッシュで厚み50μmのステンレス開鍵スクリ ーンを用いて、乳剤厚み20μmで印刷し、80℃で1 0分間乾燥することにより、評価用印刷塗膜を形成し、 その厚みを、比接触式のレーザ表面粗さ計による測定結 果から求めた。

【0135】「Ra(表面粗さ)」:上記「印刷厚み」 の場合と同様の評価用印刷塗膜を形成し、その表面粗さ Ra、すなわち、うねりを平均化した中心線と粗さ曲線 との偏差の絶対値を平均化した値を、比接触式のレーザ 表面粗さ計による測定結果から求めた。

【0137】表1を参照すれば、1次分散工程と2次分 数工程とを採用し、2次分散工程において有機パインダ を添加した、この発明の実施例に係る試料1~6によれ は、このようなことを行なわなかった比較例としての試 料7に比べて、優れた分散性を得ることができ、また、 印刷厚み、表面担さおよび構造欠陥不良率の各項目にお いても優れた結果を示していることがわかる。

[0138]

【実験例2】実験例2は、積層セラミックインダクタに 関するもので、段差吸収用セラミックグリーン層のため のセラミックペーストの製造において、この発明の特徴 としての1次分散工程と2次分散工程とを採用したこと による効果を確認するために実施したものである。

【0139】(セラミック粉末の準備)酸化第二鉄が4 9.0 モル%、酸化亜鉛が29.0 モル%、酸化ニッケ ルが14.0モル%、および酸化钢が8.0 モル%となるように秤量し、ボールミルを用いて湿式混合した後、 脱水乾燥させた。次いで、750℃で1時間仮焼した 後、粉砕することによって、磁性体セラミック粉末を得 た。 【0140】(セラミックスラリーの準備およびセラミックグリーンシートの作製) 先に準備した磁性体セラミックが100重量部と、マレイン酸共重合体からなる分散剤0.5重量部と、メチルエチルケトン30重量部とおよびトルエン20重量部からなる溶剤とを、直径1mmのジルコニア製玉石600重量部とともに、ボールミルに投入し、4時間操件に投入し、4時間操作と後、有機パインダとしての中重合度かつ高ブチラール化度のポリビニルブチラール7重量部と、可塑剤としてDOP3重量部と、エタノール20重量部とを添加し、20時間選式混合を行なって、磁性体セラミックスラリーを得た。

【0141】そして、この磁性体セラミックスラリーに 対して、ドクターブレード法を適用して、厚さ20μm (焼成後の厚みは15μm)の磁性体セラミックグリー ンシートを成形した。乾燥は、80℃で、5分間行なっ た。

【0142】(導電性ペーストの準備) Ag ∠P d = 8 0 / 2 0 の金属粉末100重量部と、エチルセルロース 4 重量部と、アルキッド樹脂を重量部と、ブチルカルビ トールアセテート35重量部とを、3本ロールで混練し た後、テルピネオール35重量部を加えて粘度調整を行 なった。

【0143】(段差吸収用セラミックグリーン層のためのセラミックペーストの準備)

一試料8 (実施例) -

先に準備した磁性体セラミック粉末100重量部と、メ チルエチルケトン70重量部と、直径1mmのジルコニ ア製玉石600重量部とを、ボールミルに投入し、16時間湿式混合を行なった。

[0144] 次に、この混合物をステンレス鋼製容器に 移し、1墨夜放置して、沈降させた。そして、上澄み液 を除去した後、沈降物を対流式オープンに入れて乾燥さ せ、溶剤としてのメチルエチルケトンを除去した。

【0145】完全にメチルエチルケトンを除去した後、テルピネオール40重量部と、エチルセルロース樹脂5重量部とを添加して得られた混合物を、3本ロールにて混練することによって、磁性体セラミックベーストを得た。次いで、粘度調整用のために、テルピネオール10~20重量部添加して、自動乳鉢により分散・調整した。

【0146】-試料9 (実施例) -

先に準備した磁性体セラミック粉末100重量部と、メ テルエチルケトン70重量部と、有機分散剤としてのポ リアクリル酸4級アンモニウム塩分散剤(重量平均分子 量1000) O. 5重量部と、直後1mmのジルコニア 製玉石600重量部とを、ボールミルに投入し、16時 間湿式混合を行なった。

【0147】以後、試料1と同様の操作を経て、磁性体セラミックペーストを得た。

【0148】-試料10(実施例)-

先に準備した磁性体セラミック粉末100重量部と、メ チルエチルケトン70重量部と、直径1mmのジルコニ ア製玉石600重量部とを、ボールミルに投入し、16時間温式混合を行なった。

【0149】次に、この混合物をステンレス鋼製容器に 移し、1昼夜放置して、沈降させた。そして、上澄み液 を除去した後、沈降物を対流式オープンに入れて乾燥さ せ、メチルエチルケトンを除去した。

【0150】完全にメチルエチルケトンを除去した後、プラネタリーミキサーによってエチルセルロース樹脂り 重量部をテルビネオール40重量部に予め溶解させた樹脂溶液すなわち有機ビヒクルを添加して得られた混合物を、3本ロールにて混練することによって、磁性体セラミックペーストを得た。次いで、粘度調整用のために、テルビネオール10~20重量部添加して、自動乳鉢により分散・調整した。

【0151】一試料11 (実施例) -

先に準備した磁性体セラミック粉末100重量部と、メ チルエチルケトン70重量部と、直径1mmのジルコニ ア製玉石600重量部とを、ポールミルに投入し、16時間選式混合を行なった。

【0152】次に、この混合物を、絶対濾過20μmの フィルタにより、加圧下で濾過した。

【0153】次に、この濾過後の混合物をステンレス鋼 數容器に移し、1星夜放置して、沈降させた。そして、 上澄み液を除去した後、沈降物を対流式オープンに入れ て乾燥させ、メチルエチルケトンを除去した。

【0154】完全にメチルエチルケトンを除去した後、 テルピネオール40重量部と、エチルセルロース樹脂5 重量部とを変加して得られた混合物を、3本ロールにて 混練することによって、磁性体セラミックペーストを得 た。次いで、粘度調整用のために、テルビネナール10 ~20重量部添加して、自動乳鉢により分散・調整し た。

【0155】一試料12 (実施例) -

先に準備した磁性体セラミック粉末100重量部と、メ チルエチルケトン70重量部と、直径1mmのジルコニ ア製玉石600重量部とを、ボールミルに投入し、16 時間選式混合を行なった。

【0156】次に、この混合物をステンレス鋼製容器に 移し、1昼夜放置して、沈陽させた。そして、上澄み液 を除去した後、沈降物を対流式オープンに入れて乾燥さ せ、メチルエチルケトンを除去して、乾燥させた粉体を 得た。

【0157】他方、プラネタリーミキサーによってエチ ルセルロース樹脂5重量部をテルビネオール40重量部 に予め溶解させた樹脂溶液を、絶対濾過20μmのフィ ルタにより濾過し、有機ビヒクルを得た。

【0158】次に、前の乾燥粉体とこの有機ビヒクルと を混合し、この混合物を、3本ロールにて混練すること によって、磁性体セラミックペーストを得た。次いで、 粘度調整用のために、テルピネオール10~20重量部 添加して、自動乳鉢により分散・調整した。

【0159】一試料13 (比較例) 一 先に準備した磁性体セラミック粉末100重量部と、テ ルピネオール40重量部と、エチルセルロース樹脂5重 量部とを、自動乳鉢で混合した後、3本ロールで良く混

線して、磁性体セラミックペーストを得た。
の磁性体セラミックパーストを得た。
の磁性体セラミックグリーンシートの積層後にコイル状
に選びるコイル導体が形成できるように、先に用意した
症性体セラミックグリーンシートの所定の位置に、ビア
ホール導体のための貫通れを形成するとともに、磁性体
セラミックグリーンシートの手面上にコイル導体模およ
び貫通孔内にピアホール導体を形成するため、導電性ペ
ーストをスクリーン印刷し、80°でで10分間乾燥した。次に、磁性体セラミックグリーンシート上に、段差
吸収用磁性体セラミックグリーン層を形成するため、試
料8ないし、13に係る各種性性セラミックペーストをス
クリーン印刷し、80°でで10分間乾燥した。コイル導
体膜および段差吸収用磁性体セラミックグリーン層の各
解表は、10歳を吸収用磁性体セラミックグリーン層の各
解表は、10歳を発展によいで、30μm (機成後の厚みは

【0161】次に、上述のようにコイル導体膜およびビ

0 μm) になるようにした。

アホール導体ならびに段差吸収用セラミックグリーン層を形成している11枚の磁性体セラミックグリーンシートを、コイル解体が形成されるように重ねるとともに、その上下にコイル導体膜等を形成していない磁性体セラミックグリーンシートを重ねて、生の積層体を作製し、この積層体を、80°で1000Kg/cm²の加圧下で熱プレスした。

【0162】次に、焼成後において長さ3.2mm×幅 1.6mm×厚み1.6mmの寸法となるように、上述 の生の桟層体を切断刃にて切断することによって、複数 の積層体チップを得た。

【0163】次に、上述の積層体チップを400℃で2時間加熱することによって、有機パインダを除去した後、920℃で90分間の焼成を行なった。

[0164] 次に、得られた焼結体チップをバレルに投 入し、端面研磨を施した後、焼結体の両端部に主成分が 銀である外部電極を設けて、試料となるチップ状の積層 セラミックインダクタを完成させた。

【0165】(特性の評価)上述した試料8ないし13 に係るセラミックペーストおよび積層セラミックインダ クタについて、各種特性を評価した結果が表2に示され ている。

【0166】

	-		実施例	,		比较例
試料番号	8	9	10	11	12	13
固形分(重量%)	70	71	70	71	70	71
粘度(Pa·s)	20	22	20	22	21	21
分散度	0.3	0.2	0.2	0.2	.0.1	1.0
印刷厚み(μm)	10	12	13	11	12	16
Ra(µm)	0.5	0.5	0,6	0.4	0.5	1.7
横滑欠陥不良塞(%)	20	0.5	10	0.5	0.5	70

【0167】表2における特性評価方法は、表1の場合と同様である。

【0168】表2を参照すれば、表1に示した実験例1の場合と同様、1次分散工程とを採用 し、2次分散工程において有機パインダを添加した。こ の発明の実施例に係る試料8~12によれば、このよう なことを行なわなかった比較例としての試料13に比べ て、優れた分散性を得ることができ、また、印刷厚み、 素面粗さおよび構造欠陥不良率の各項目においても優れ た結果を示していることがわかる。

【0169】以上、この発明に係るセラミックペーストに含まれるセラミック粉末として、誘電体セラミック粉 来または磁性体セラミック粉末が用いられる場合につい で説明したが、この発明では、用いられるセラミック粉 末の電気的特性に左右されるものではなく、したがっ て、たとえば、絶縁体セラミック粉末あるいは圧電体セ ラミック粉末ラールでも、同様の効果を期待できるセ

[0170]

【祭明の効果】以上のように、この専門によれば、セラミックペーストを製造するにあたって、少なくともセラシック粉末と第1の有機溶剤とを含む1次混合物を分数処理する1次分散工程と、1次分散工程の後、1次混合物を分散処理する1次分散工程と、第1の有機溶剤と高砂により選択的に除去する合物に有機パインダを加えた2次温合物を分散処理する2次分散工程と、第1の有機溶剤より高沸点の第2次分散工程と、第1の有機溶剤より高沸点の第2物に含ませる工程とが実施されるので、セラミックペーストに含まれるセラミック粉末の分散性を優れたものとすることができる。そのため、セラミックポーストに含まれるセラミック粉末の分散性を優れたものとすることができる。そのため、

【0171】したがって、この発明によれば、積層型セニュック等で対したセンス 中華同盟事業の原治によ

【0172】また、この発明によれば、積層型セラミック電子部品の小型化かつ軽量化の要求に十分に対応することが可能となり、この発明が積層セラミックコンデンサに適用された場合、積層セラミックインダクタに適用された場合、積層セラミックインダクタに適用された場合、積層セラミックインダクタの小型化かつ高インダクタンス化を有利に図ることができる。

【0173】高沸点の第2の有機溶剤が、2次分散工程 において加えられる場合には、除去工程において、1次 混合物に第2の有機溶剤を存在させないようにすること ができるので、第1の有機溶剤をより容易に除去するこ とができる。

[0174]上述の場合、有機パインダが第2の有機溶 制に予め溶解した状態で加えられたり、より好ましく は、このように第2の有機溶剤に予め溶解した有機パイ ンダが遙過された後に加えられたりすると、セラミック ペースト中に混入し得る有機パインダの未溶解物を少な くすることができる。

[0175] 他方、1次分散工程において分散処理される1次混合物が、第2の有機溶剤をさらに含む場合には、第2の有機溶剤による1次混合物の粘度の低下を開待できるので、1次分散工程を実施したとき、この粘度の低下によるセラミック粉末の分散性の向上を期待することができる。

【0176】上述の場合、第10有機溶剤の沸点と第2 の有機溶剤の沸点との差を50℃以上とすることによ り、除去工程において、加熱処理による第10有機溶剤 のみの選択的な除去をより容易にすることができる。

の為の選択的な除去をより容易にすることができる。 【01173】また、この発明において、セラミックペーストを用意する工程が、1次分除工程の後であって、除去工程の前に、1次混合物を達慮する工程をさらに備えていると、セラミックペースト中に混入することがある、異物、セラミック形本の基集物等を除去することができ、より分散性の高いセラミック層においてどンホールを減少させる効果も期待できる。

【0178】また、この発明に係る積層型セラミック電 子部品の製造方法において、セラミックグリーンシート を成形するために用いられるセラミックスラリーが、段差吸収用セラミックグリーン層を形成するためのセラミックペーストに含まれるセラミック粉末と実質的に同じ組成を有するセラミック粉末を含むようにすると、セラミックグリーンシートと段差吸収用セラミックグリーン層との残結性を一致させることができ、このような焼結性の不一致によるクラックやデラミネーションの発生を防止することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明にとって興味ある、かつこの発明の一 実施形態による、積層セラミックコンデンサの製造方法 を説明するためのもので、生の積層体3 a の一部を図解 的に示す断面図である。

【図2】図1に示した積層セラミックコンデンサの製造 方法において作製される複合構造物6の一部を破断して 示す平面図である。

【図3】図1に示した積層セラミックコンデンサの製造 方法において作製される積層体チップ4aを図解的に示 す断面図である。

【図4】この発明の他の実施形態による積層セラミック インダクタを製造するために用意される生の積層体 1 3 を構成する要素を分解して示す斜視図である。

【図5】図4に示した生の積層体13を焼成して得られた積層体チップ12を備える積層セラミックインダクタ 11の外観を示す斜視図である。

【図6】この発明にとって興味ある従来の積層セラミックコンデンサの製造方法を説明するためのもので、生の 積層体3の一部を図解的に示す断面図である。

【図7】図6に示した積層セラミックコンデンサの製造 方法において作製される内部電極1が形成されたセラミックグリーンシート2の一部を示す平面図である。

【図8】図6に示した積層セラミックコンデンサの製造 方法において作製される積層体チップ4を図解的に示す 断面図である。

【符号の説明】

1 内部電極 (内部回路要素膜)

2, 14~19 セラミックグリーンシート

3 a, 13 生の積層体

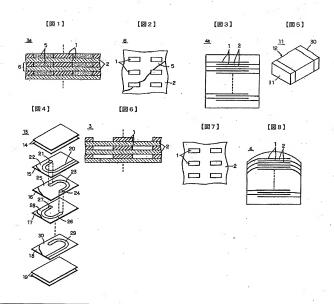
4 a, 12 積層体チップ

5. 22, 25, 28, 30 段差吸収用セラミックグ リーン層

6 複合構造物

11 積層セラミックインダクタ (積層型セラミック電子部品)

20, 23, 26, 29 コイル導体膜 (内部回路要素 膜)



フロントページの続き

(51) Int. CI. /		識別記号	FI		•	テーマコード(参考)
H01F	17/00		H01G	4/30	3 1 1 F	5E062
	41/04		B28B	11/00	Z	5E070
H 0 1 G	4/30	3 1 1	C 0 4 B	35/00	· Y	5E082

(72)発明者 木村 幸司

京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式

会社村田製作所内

(72)発明者 加藤 浩二 京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式

会社村田製作所内 (72)発明者 鈴木 宏始

京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式

会社村田製作所内

Fターム(参考) 46030 AA10 AA16 AA27 AA29 AA31

AA32 BA09 GA03 GA07 GA08

GA01 GA14 GA15 GA16 GA17

GA18

4G052 DA05 DA08 DB02 DC04 DC05 DC06

4G054 AA06 AB01 BA02 BA32

4G055 AA08 AB01 AC09 BA22 BA87 BB12

5E001 AB03 AH05 AJ01 AJ02

CB13 CB17

5E062 DD04

5E070 AA01 AB02 BA12 BB03 CB03

5E082 AB03 BC39 EE04 EE11 EE23

EE35 FF05 FG06 FG26 FG54 KK01 LL02 MM21 MM22 MM24

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/014160

A.	CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER	
	Int Cl7 B28C1/04	

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl7 B28C1/04, C04B35/63-35/636

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922—1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994—2004 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971—2004 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996—2004

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y Y	JP 2002-43164 A (Murata Mfg. Co., Ltd.), 08 February, 2002 (08.02.02), Par. Nos. [0103] to [0121] (Family: none)	1-14 15,16
. У	JP 6-72760 A (Nippondenso Co., Ltd.), 15 March, 1994 (15.03.94), Abstract (Family: none)	15,16

* '	Special categories of cited documents:	"T"	later document published after the international filing date or priori
"A"	document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance		date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
E"	earlier application or patent but published on or after the international filing date	"X"	document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive
NY 22	document which may throw doubte on priority claim(e) or which is		step when the document is taken alone

courment which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

Further documents are listed in the continuation of Box C.

- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed
- Y^w document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the area.
- "&" document member of the same patent family

See patent family annex.

Date of the actual completion of the international search
16 December, 2004 (16.12.04)

Date of mailing of the international search report
11 January, 2005 (11.01.05)

Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office Authorized officer